Requested Patent:

JP60246635A

Title:

AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS:

Abstracted Patent

JP60246635;

Publication Date:

1985-12-06 ;

Inventor(s):

UKAI KATSUZOU; others: 03;

Applicant(s):

NICHIDEN ANELVA KK;

Application Number:

JP19840103098 19840522 ;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302; H01L21/68;

Equivalents:

JP1687724C, JP3057611B

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION:Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

99日本国特許庁(JP)

10特許出額公開

砂公開特許公報(A)

昭60-246635

@Int_CI_4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 自動基板処理装置

❷特 顧 昭59-103098

母出 顧 昭59(1984)5月22日

砂発 明 者 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **73** 明 者 輝 夫 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 伊発 瞡 老 中 郊 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **⊘**発 明 田 基 彦 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **OH** 頭 日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1

明 概 4

1. 発明の名称

自動落板処理袋戲

2. 特許請求の範囲

3.発明の軒縮な説明

(利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基板等の自動基板処理装成に関するものである。

(背景技術)

高哲度に提供された半導体デバイス等の製造では生産季報りを改善することがきわめて重要である。生産季智りを上げることで布少かつ製度な受銀を有効に活用し、コスト低減を耐ることができる。

高級変集後半導体デバイスの生産が割りに影響を与える役囚として、蓄板の撤送その他の前処理工程における基板(例えはシリコンウェーへ)へのゴミ(便数粒子を含む)の付着がある。例えば高い東坡回路の終意工程の中には1mm前級の寸法のラインアンドスペースのエッテング工程があるが、この工程で1~2mm前級の数粒子がエッチング処理的の最級に付減すれば、その数例にエッテング用マスクとして作用し、その場所にエッテング不良(エッチング吸り)を生ずる。エッテ

特网络60-246G35(2)

ング投りがAI配線の加工時に生ずるとを、 それ は十なわち組織のショートとなり半導体デバイス は動作しなくなり歩ばりを低下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び微粒子の付着の以間には、(I)作業者の不住底によるもの。 的者板の取着に使用するピンセットなどの意具の 汚染によるもの。印基板処理に作って不可疑的に 生ずるものがある。これらのうち、(I)。 因項は作 実者の介征によって生するもので、これの嫁去を 目指して前処理工程を出来るだけ作業者を傾わさ ないものにする自動化炎症の採用が増加している。

さて、認る団は従来のドライエッテング工程にかける自動高級処理銭数の銭略を示す。関である。 被処理着板11はカセット10に1枚または銀飲 枚取削された状態で好2を飼けて右方の外気調か りカセット室1に数人数置される。被処理基板1 1はこのもと、トランスファー室5に数けられた フォータ6によって自動的にエッテンダ室7の数 低8上に数けられたステージ9に報送される。別 1回では電磁8の上に台計8個のステーショが数 この福動基板は、 彼処理基板 1 1 が入っている カセット 1 0 をカセット 至 1 に搬入する機に、 作 業者が被処理基板 1 1 の枚数を数えて、 それが腐 配した一件の枚数の 8 の整数倍に なるように胸整 しているもので、 この場合の基板の出し入れには ピンセットを用いているが、 これがゴミの発生を 促進することになっている。 この枚数時些作典は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、フレローディング(回収)作業時にも必要である。即ち、四京のように、処理店の基板にはカセット は3 に間でれたカセット 1 5 を収り出した既に不受な痛助者を抜きないという。 ほって、上記の作業を自動した。 としたの作業を閉じた。 その作業を閉じた。

(発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。切り、上記の第2 図の装置を基板処理部として、その前・後段に基板搬送装置か上びそれに達なる基板収納装置を設備し、基板収納装置には、被処理器限、処理係基板と、ダミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A)、(I) の 吸能を持たせたものである。

(A) 熱板収的袋戲から基板処理部に搬送する後処

理 基板の 個数 が、 前配の一群の 枚数 (前配では 8 枚) に 達しない ときは、 補助 基板収納のカセット から、 不足枚数 だけの 補助 基板 を 取出して 搬送する。

(B) 基板処理部から 悪板収 納袋 置に 悪板を 投送するときには、 悪板を処理 洗基板と 補助 基板に区別してそれぞれのカセット に収納する。

(突施們)

以下、図において本発明の実施列を設明する。 第1図において、基板処理部人は、カセット 1 0 の形状を除けば第1図と何一の基本処理技能で ある。との実施例ではカセット 1 0 . 1 5 はカセ ット窓 1 . 3 の専用となっている。またとれに伴っ の必要がないものになっている。またとれに伴っ て、(第1図には第2図と同じ大きさに描いたが) カセット室の扉を、4 も 悪板が 血過できるだけの カセット室の路を、4 も 悪板が 血過できるだけの かか用口でよいるのとなる。カセット 1 0 . 1 5 の出し入れが省略されるので、その分だけ 真空室 へのコミの旋入の確率が小さくなる。

第2回のB部の基板搬送装置60と基板収納装

置70は本奥格例で付款された部分である。 薔薇 収納後数70の内では処理前の後処理遊板21は カセット20尺収的され、処態表の基級31はカ セット30に収めされ、ダミー用の補助基本51 はカセット41,42℃収納されている。カセッ ト窓1,3に固定されている鉄道のカセット10 。15と基板収納技量70の各カセットの間の基 板の搬送を基础盤送袋整60が交持つ。 輝ち、カ セット宝1のカセット10の後島塩差板11がな くなった場合には、終2を始いて、最坂収納鉄監 7 0 内にあらかじめ投入されている被処理基板 2 1がカセット20から、被送器じて搬送されてく るようになっている。そしてとの場合、もしかせ ット21化セットされている基板の枚数が、エッ チング電りに投けられたステージョの観徴(とれ は一回で処理される枚枚であって、個の場合は 8 個)の整数倍になっていない場合には、(この検 出はカウンメーの設置などで比較的簡単に行なわ れる。図示していせい。)不足状数だけの補助用 お敬う1がカセット41より撤送器F-D-Cを

なお、上述の被処理基板個数の検出とそれに振 つく補助基板の適加と、処理供基板と補助基板の 区分けと名カセットへの嵌分け搬送などは、働単 な配値装置と中央処理装置をそなえた電子的な額 舞器(編Ⅱ図に1点鉄銀のブロック30で示す) を、基板搬送装置60に付款して行わせることで

も、容易に選取できる。 機助器類 5 1 のカセット 4 1 または 4 2 への収納は 4 1 ・ 4 2 のの一方が空 になった時点または 5 での代かれるもの 4 での供いて 4 でのでは 4 でのです。 5 でのでは 4 でのです。 5 でのでは 4 でのです。 5 でのです。 5

さらに、本実施例には、次の級次的効果がある。 即ち、英工程に先だって基板処理部のウェーミン グアップを行うことがこの復の装置では不可欠で あるが、その場合、被処理基本用のカセット 2 0 に、故意に基板を鍛入せずに、複動を開始すれば 補助用基板が自動的に必要改基板処理部 1 に販送 され処理され、かつ返送されその動作が練返され て所盛函数のウォーミングアップが実行されると いう効果がある。との際の装置の信存性も確保さ れる。

以上は本名明の一実施例をドライエッチング 終 数について辞典に述べたものであるが、エッチン 接置に限定されること なく本発明は半導体製造 終 置号で他の処理工程にも広範囲に利用できること はいうまでもない。

(発明の効果)

本発明の自動器板処理鉄酸は、クリーンルーム 内への作業者の立入りを低級し、ゴミの発生付加 の機会を帳小にし、処理基根の歩留りを向上させ る効果がある。自動化による省力の効果も基るし

4.図面の簡単な説明

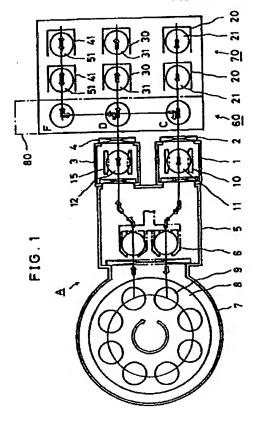
第1 図は本発射の疾਼額例の自動癌板処理装置の 鉄路図、第2 図は従来の基板処理装置の鉄路図で ある。

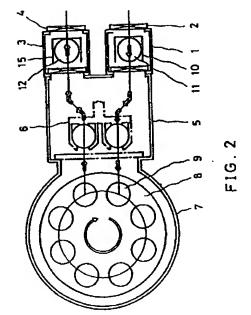
1、3…カセット量 、 5…トランスファー室 7……エッチング室 、 6…フォータ

积68860-246635(4)

10,15,20,30,41,42 … 力七ット 11;21…被処理盖板、12,31…処型质器板 , 60 …… 茜板嵌送袋缸 51 ……補助蓋板 70 …… 遊椒似的袋性

日電アネルパ株式会社 人施出役件





手 胶 摊 正 客 (自発)

昭和59年7月13日

养脐疗畏官

1. 事件の設示 昭和59年特許顯訊103098号

2. 発明の名称

自動遊板処理裝置

3. 補正をする者

夺許出版人 事件との関係

住 所 東京都府中市四谷5-8-1

4. 補正命令の日付

5. 補正により増加する発明の数

6. 補正の対象

明細なの発明の詳細な説明の個。図面。

7. 補正の内容 別紙のとおり



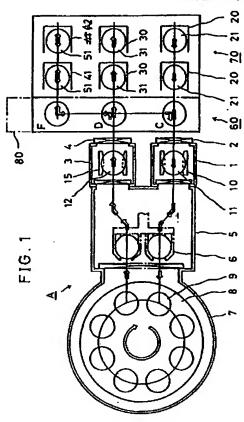
特開場60-246635(6)

相正の内容

- 1. 明練客館3页20行目の | 1 図では」を「2 図では」と補正する。
- 2. 阿額6頁11行目の「0の形状」を「0かよび15の形状」と補正する。
- 3. 何20行目の「終2岁のB部」を「第1図の」 と補近する。
- 4. 図面の額1図の符号の一部を低付図面の赤字の如く補正する。

即り、第1個の符号の左上部の「41」を 「42」に簡正する。

(以上)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.